



大幅宽线性蒸镀设备

Large Width Linear Evaporation Equipment

特点描述

- 直线式布局，搭载精密传动系统，实现一键作业；
- 针对不同材料，可配置点源或线源，满足定制需求；
- 模块化点源/线源集成件，便于快速维护；
- 专业喷嘴模拟，镀率稳定，成膜均匀。

Features

- Linear layout, equipped with a precision transmission system;
- Meeting customization requirements, point sources or line sources can be configured for different materials;
- Modular point source/line source integrated components;
- Professional nozzle simulation, stable plating rate, and uniform film formation.

技术性能 Performance

项目 Item	数值 Value
有效幅宽 Effective width	600mm
节拍 Tact time	60s
速率稳定性 Rate stability	≤±3%
坩埚大小 Crucible volume	2200cc
上片数目 Substrate quantity per cassette	1pcs
保养频率 Maintenance	10天
片间/片内均匀度 Between/Within uniformity	<5%

技术参数 Parameter

项目 Item	数值 Value
主设备尺寸 Layout	25000mm*1200mm*2000mm